



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002067303 A

COPYRIGHT: (C)2002, JPO

(43) Date of publication of application: 05.03.02

(51) Int. CI

B41J 2/045 B41J 2/055

(21) Application number: 2000265114

(22) Date of filing: 01.09.00

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

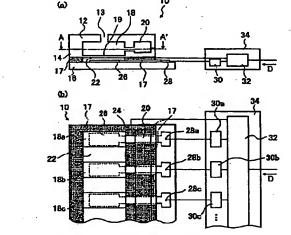
INOUE SEIICHI

(54) INK JET HEAD AND INK JET PRINTER USING IT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet head and an ink jet printer using it which uses electrostatic force for the ink jet head, costs less than the one heretofore in use and is structured to form gaps between thin film moving electrodes and thin film solid electrodes more precisely and uniformly than the one heretofore in use.

SOLUTION: An ink jet head is equipped with vibrating plates which constitute one side of an ink liquid chamber, glass-made vibrating plate substrates which posses thin film moving electrodes on the surface of the vibrating plates outside of the ink liquid chamber, and glass-made electrode substrates which possess thin film solid electrodes facing the thin film moving electrodes outside of the ink liquid chamber, and uses electrostatic force. A thin film layer is placed between the vibrating plate substrates and the electrode substrates, and by this thin film layer a gap is created between the thin film moving electrodes and the thin film solid electrodes.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2002-67303 (P2002-67303A)

(43)公開日 平成14年3月5日(2002.3.5)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

B41J 2/045

2/055

B41J 3/04

103A 2C057

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願2000-265114(P2000-265114)

(22)出願日

平成12年9月1日(2000.9.1)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中昭210番地

(72)発明者 井上 斉逸

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富

士写真フイルム株式会社内

(74)代理人 100080159

弁理士 渡辺 望稔

Fターム(参考) 20057 AF93 AG51 AG53 AG54 AP11

AP28 AQ01 AQ02 BA05 BA14

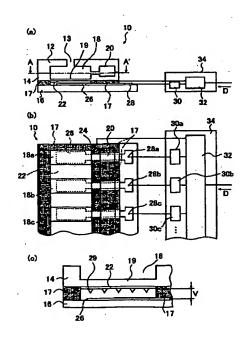
BA15

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッドおよびこれを用いたインクジェットプリンタ

(57)【要約】

【課題】静電力を利用したインクジェットヘッドにおいて、従来と比べてコストがかからず、しかも、薄膜可動電極と薄膜固定電極の間隙を従来と比べて精度よく均一に形成する構造を有するインクジェットヘッドおよびこれを用いたインクジェットプリンタの提供を課題とする。

【解決手段】インク液室の一面を形成する振動板を有し、前記インク液室外の前記振動板の面に薄膜可動電極が設けられるガラス材からなる振動板基板と、前記インク液室外に前記薄膜可動電極に対向するように薄膜固定電極が設けられるガラス材からなる電極基板とを備えた、静電力を利用したインクジェットヘッドであって、前記振動板基板と前記電極基板との間に薄膜層が設けられ、この薄膜層によって、前記薄膜可動電極と対向する前記薄膜固定電極との間隙が形成されることを特徴とするインクジェットヘッドの提供によって前記課題を解決する。



10

[0005]

【特許請求の範囲】

【請求項1】インク液室の一面を形成する振動板を有 し、前記インク液室外の前記振動板の面に薄膜可動電極 が設けられるガラス材からなる振動板基板と、前記イン ク液室外に前記薄膜可動電極に対向するように薄膜固定 電極が設けられるガラス材からなる電極基板とを備え、 前記薄膜可動電極と前記薄膜固定電極との間に電圧を印 加して前記振動板を振動させることによって前記インク 液室からインクを吐出させるインクジェットヘッドであ って、

前記振動板基板と前記電極基板との間に薄膜層が設けら れ、この薄膜層によって、前記薄膜可動電極と対向する 前記薄膜固定電極との間隙が形成されることを特徴とす るインクジェットヘッド。

【請求項2】前記薄膜層は、Si薄膜で構成される請求 項1に記載のインクジェットヘッド。

【請求項3】前記振動板基板と前記電極基板が、前記薄 膜層を介して陽極接合された請求項1または2に記載の インクジェットヘッド。

【請求項4】前記振動板基板および前記電極基板の、前 記薄膜可動電極と前記薄膜固定電極とが対向する側の面 が、ともに平面である請求項1~3のいずれかに記載の インクジェットヘッド。

【請求項5】前記インク液室およびこのインク液室に対 応して設けられる前記薄膜固定電極が複数設けられ、前 記薄膜可動電極は、複数の前記薄膜固定電極に対向する 共通電極を形成し、前記薄膜層が、この共通電極の共通 電極配線として前記薄膜可動電極と接続される請求項1 ~4のいずれかに記載のインクジェットヘッド。

【請求項6】前記薄膜可動電極の表面に絶縁材料からな 30 る微小突起が形成される請求項1~5のいずれかに記載 のインクジェットヘッド。

【請求項7】前記薄膜層の厚さが0.05 μm以上2 μ. m以下である請求項1~6のいずれかに記載のインクジ ェットヘッド。

【請求項8】請求項1~7のいずれかに記載のインクジ ェットヘッドを用いたことを特徴とするインクジェット プリンタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、静電力を利用した インクジェットヘッド、すなわち、振動板に設けられた 薄膜可動電極と、振動板に微小間隔離れて平行に配置さ れた薄膜固定電極との間に電圧を印加して振動板を振動 させることによってインク液滴を吐出させるインクジェ ットヘッド、およびこれを用いたインクジェットプリン タに関する。

[0002]

【従来の技術】静電力を利用したインクジェットヘッド の機構は、図3 (a) に示すように、インク液室100 50

を形成する壁面、例えば底面を、インク液室100外に 薄膜可動電極104 a を備える振動板102で構成し、 この薄膜可動電極104aとこの薄膜可動電極104a に平行に配置された薄膜固定電極106との間に電圧V を加え、両電極に正負の電荷を帯電させて静電力を発生 させ、振動板102を図中破線のように変位させ、その 後復元させることによって、インク供給孔108から供 給されたインクをインク液室100からインク液滴11 0として吐出させる。

【0003】ここで、インクジェットヘッドは、主にイ ンク吐出ノズル112を備える基板114と、この基板 114とともにインク液室100を形成し、振動板10 2を備える振動板基板116と、この振動板102の薄 膜可動電極104aに微小間隔で平行に配置される薄膜 固定電極106を備える電極基板118とを有して構成

【0004】このような静電力を利用したインクジェッ トヘッドの薄膜可動電極104aと薄膜固定電極106 との間隙は一般に数 μ m以下と極めて狭く、この間隙距 離は、インク吐出量に大きな影響を与える。そのため、 複数のインク吐出ノズルのそれぞれに対応したインク液 室と振動板と薄膜固定電極を備えて均一な吐出量でイン クの吐出を行い高性能な記録を行うためには、複数のイ ンク吐出ノズルのそれぞれに対応した、薄膜可動電極1 04aと薄膜固定電極106との間隙距離がばらつくこ となく精度よく均一に設定されることが必要である。

【発明が解決しようとする課題】ところで、インクジェ ットヘッドは、図3 (a) に示すように、薄膜可動電極 104aと薄膜固定電極106との間隙が、電極基板1 18に形成された凹部120の深さによって定まる。こ のような凹部120は、例えばパイレックス(登録商 標)ガラス基板の場合、反応性ガスを利用したイオンエ ッチング (RIE) によって形成され、またSi基板の 場合、ウェットエッチング等を用いて形成される。従っ て、薄膜可動電極104aと薄膜固定電極106との間 隙距離がばらつくことなく精度よく均一に設定されるた めには、RIEやウェットエッチング等を用いて精度よ くエッチング処理を行わなければならない。

【0006】また、図3(b)に示される基板114と 振動板基板116と電極基板118とから構成されるイ ンクジェットヘッドは、薄膜可動電極104aと薄膜固 定電極106との間隙距離が、振動板基板116に形成 された凹部120の深さによって定まる。従って、この 場合においても、上記同様、振動板基板116をRIE やウェットエッチング等を用いて精度よくエッチング処 理を行わなければならない。

【0007】また、複数のインク吐出ノズルやインク液 室のそれぞれに対応して配列された薄膜可動電極と薄膜 固定電極がそれぞれ独立して機能して、一定の吐出量で

40

インクの吐出を行うためには、振動板基板116や電極 基板118に形成される、インク吐出ノズルのそれぞれ に対応して形成される凹部120の深さを均一に形成し なければならない。そのため、均一なエッチング処理を 行う必要がある。しかし、上記RIEやウェットエッチ ング等を用いた凹部120の深さを精度良くしかも均一 に形成することは難しい。そのため、薄膜可動電極10 4 a と薄膜固定電極106との間隙距離を、精度が高く 均一となるように管理するのは困難である。

【0008】また、図3 (a) や (b) に示される振動 10 板基板116および電極基板118は、一方の基板がパ イレックスガラス等の材料、他方の基板がSi基板で構 成され、あるいは、両基板ともにSi基板で構成され る。すなわち、振動板基板116および電極基板118 の少なくとも一方はSi基板で構成されるため、インク ジェットヘッドのコストが比較的高くなるといった問題 があった。一方、ガラス材からなる基板同士を陽極接合 等で接合することはできないため、振動板基板116お よび電極基板118の両基板をガラス材で構成すること はできない。

【0009】そこで、本発明は、上記問題を解決すべ く、静電力を利用したインクジェットヘッドにおいて、 従来と比べてコストがかからず、しかも、薄膜可動電極 と薄膜固定電極の間隙を従来と比べて精度よく均一に形 成する構造を有するインクジェットヘッドおよびこれを 用いたインクジェットプリンタの提供を目的とする。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

[0010]

に、本発明は、インク液室の一面を形成する振動板を有 し、前記インク液室外の前記振動板の面に薄膜可動電極 30 が設けられるガラス材からなる振動板基板と、前記イン ク液室外に前記薄膜可動電極に対向するように薄膜固定 電極が設けられるガラス材からなる電極基板とを備え、 前記薄膜可動電極と前記薄膜固定電極との間に電圧を印 加して前記振動板を振動させることによって前記インク 液室からインクを吐出させるインクジェットヘッドであ って、前記振動板基板と前記電極基板との間に薄膜層が 設けられ、この薄膜層によって、前記薄膜可動電極と対 向する前記薄膜固定電極との間隙が形成されることを特 徴とするインクジェットヘッドを提供するものである。 【0011】ここで、前記薄膜層は、Si薄膜で構成さ れるのが好ましく、前記振動板基板と前記電極基板が、 前記薄膜層を介して陽極接合されたものであるのが好ま しい。また、前記振動板基板および前記電極基板の、前 記薄膜可動電極と前記薄膜固定電極とが対向する側の面 が、ともに平面であるのが好ましく、前記インク液室お よびこのインク液室に対応して設けられる前記薄膜固定 電極が複数設けられ、前記薄膜可動電極は、複数の前記 薄膜固定電極に対向する共通電極を形成し、前記薄膜層 が、この共通電極の共通電極配線として前記薄膜可動電

極と接続されるのが好ましい。さらに、前記薄膜可動電 極の表面に絶縁材料からなる微小突起が形成されるのが 好ましい。また、前記薄膜層の厚さが0. 05μm以上 2μm以下であるのが好ましい。

【0012】また、本発明は、上記インクジェットヘッ ドを用いたことを特徴とするインクジェットプリンタを 提供するものである。

[0013]

(3)

20

【発明の実施の形態】以下、本発明のインクジェットへ ッドについて、添付の図面に示される好適実施例を基に 詳細に説明する。

【0014】図1 (a) には、本発明のインクジェット ヘッドの一実施例であるインクジェットヘッド10の断 面の構成が示され、図1 (b) には、図1 (a) 中のA -A' 線矢印断面から見た平面の構成が、図1 (c) に は、図1 (a) 中のインクジェットヘッド10の要部の 断面の構成がそれぞれ簡略化されて示されている。な お、図中において、実際の構造と比較して厚みが誇張し て示されている。

【0015】 インクジェットヘッド10は、基板12、 振動板基板14、電極基板16および振動板基板14と 電極基板16との間に配置された薄膜層17が接合され て一体化した積層構造を有する。基板12には、インク 吐出用ノズル13が設けられ、基板12および振動板基 板14によってインク液室18が形成されるとともに、 インク液室18にインクを供給するインク供給路20が 形成される。インク供給路20は、図1(b)で示され る複数の並列配置したインク液室18a、18b、18 c・・・等にインクを供給するように、図1(a)の紙 面に向かって垂直方向に供給路が延び、図示されないイ ンクタンクに接続される。

【0016】振動板基板14の一部分は肉厚が薄く、こ の部分がインク液室18の底面となっており、後述する ように静電力によって容易に変形する振動板19が形成 される。このような振動板19は、インク液室毎に形成 されている。また、振動板基板14の下面には、図1 (b) に示されるように、各インク液室18a、18 b、18c・・・に共通の薄膜可動電極22が配置さ れ、共通電極を形成する。また、振動板基板14の薄膜 可動電極22を備える面、すなわち図1(a)中におけ る振動板基板14の下面は、平面になっている。ここ で、振動板基板14は、パイレックスガラス等のガラス 材で構成され、薄膜可動電極22は、Si薄膜や白金や ニッケル等の導体金属薄膜からなる電極、あるいは、導 体金属薄膜層の上層にSi薄膜層を形成した2層構造の 電極であってもよい。薄膜可動電極22が、2層構造の 場合、接着性向上のために、導体金属薄膜層やSi薄膜 層に比べて厚みが極めて薄いクロム層を設けてもよい。 また、薄膜可動電極22をSi薄膜で形成する場合、後 述するSi薄膜で形成される薄膜層17と一体化した構 10

成としてもよい。

【0017】薄膜層17 (図1 (a) や図1 (b) や図 1 (c) 中の灰色領域) は、Si薄膜からなり、薄膜可 動電極22と薄膜固定電極26との間隙距離を定める。 ここで、薄膜層17の厚みは0.05μm以上2μm以 下であるのが好ましい。ここで、薄膜層17の厚みが O. 05μmより小さいと、薄膜可動電極22と薄膜固 定電極26とを薄膜層17を介して陽極接合する際の接 合強度や密封性が低下し、2μmより大きいと、振動板 基板14や電極基板16が反りやすくなるからである。 また、薄膜層17はSi薄膜から構成されるが、後述す るように、ガラス材からなる振動板基板14と電極基板 16とを接合する際の接合部材としての機能を有する。 【0018】また、薄膜層17は、図1 (a) や図1 (b) に灰色領域で示すように、各インク液室18a、 186、18c・・・に共通の薄膜可動電極22と接触 して電気的に接続され、薄膜可動電極22の共通電極配 線として構成される。なお、薄膜層17は、端子24を 介して記録制御部34と接続される。従って、薄膜可動 電極22は、記録制御部34に電気的に接続される。な 20 お、本実施例では、薄膜層17は、Si薄膜であるが、 本発明では、これに限定されず、振動板基板14や電極 基板16を構成するパイレックスガラス同士を精度良く 接合できる材料であればいずれであってもよく、樹脂シ ート材等を用いて接合してもよい。

【0019】電極基板16には、薄膜層17の厚みで定 まる微小間隔、例えば1μmの間隔で、薄膜可動電極2 2と対向するように薄膜固定電極26が配置され、電極 基板16の端部に各インク液室に対応した個別の薄膜固 定電極26の端子28 (28a、28b、28c・・ ・) が設けられる。端子28は、記録制御部34の発信 回路30 (30a、30b、30c・・・) に接続され る。また、電極基板16の薄膜固定電極26を備える 面、すなわち図1 (a) 中における電極基板16の上面 は、平面になっており、薄膜可動電極22と薄膜固定電 極26の間隙間隔が薄膜層17の厚みによって定まる。 なお、本実施例において、振動板基板 1 4 および電極基 板16は、薄膜可動電極22と薄膜固定電極26とが対 向する側の面、すなわち、薄膜可動電極22を備える側 の振動板基板14の面および薄膜固定電極26を備える 側の電極基板16の面が、平面となっているが、少なく とも、薄膜可動電極22と薄膜固定電極26の間隙間隔 が薄膜層17の厚みによって定まるように構成される限 りにおいて、振動板基板14および電極基板16の対向 する側の面の一部分に凹部が形成されてもよい。ここ で、電極基板16は、パイレックスガラス等のガラス材 で構成され、薄膜固定電極26は、Si薄膜や白金や二 ッケル等の導体金属薄膜からなる電極、あるいは、導体 金属薄膜層の上層にSi薄膜層を形成した2層構造の電 極であってもよい。薄膜固定電極26が、2層構造の場 50

合、接着性向上のために、導体金属薄膜層やSi薄膜層 に比べて厚みが極めて薄いクロム層を設けてもよい。

【0020】 また、図1 (c) に示されるように、薄膜 可動電極22の表面には、SiO2等の絶縁材料からな る微小突起ストッパ29が形成され、振動板19が大き く変位しても、薄膜可動電極22と薄膜固定電極26と が接触してショートしないように構成される。微小突起 の高さは、薄膜可動電極22と薄膜固定電極26との間 隙距離の略半分程度以上とし、より好ましくは、間隙距 離の略3分の2とするとよい。

【0021】記録制御部34は、端子24および端子2 8が接続される制御回路32および発信回路30を備 え、所定の制御電圧Vを端子28にパルス的に印加し、 一方端子24を接地し、薄膜可動電極22および薄膜固 定電極26間に、電位差が生じる様に構成される。電位 差の生じた薄膜可動電極22および薄膜固定電極26 は、導電性を持つため、互いに異なる極性に帯電し、そ の結果、電極間に静電力が働き、振動板19が下に凸と なるように変形する。このとき、インク供給路20から インク液室18内にインクが供給される。一方、電位差 が解放されると、振動板19は復元し、インク液室18 内の圧力が急激に上昇し、インク吐出用ノズル13から インク液滴が吐出するように構成される。

【0022】 このようなインクジェットヘッド10の作 成は、まず、基板12、ガラス材からなる振動板基板1 4 およびガラス材からなる電極基板 1 6 に、公知のウエ ットエッチングやドライエッチングが施されて、所望の 形状となるように加工される。その後、電極基板16上 に公知のスパッタ法を用いて 0. 05μm以上 2μm以 下の厚みのSi薄膜が形成され、その上に公知の方法に よってレジストが形成された後、所定のパタンで露光現 像してレジストパタンが作成される。このパタンは、図 1 (b) に示す薄膜層17の形状を定めるものである。 その後、Si薄膜にエッチング処理が施される。電極基 板26上の薄膜層17がエッチング除去された部分に、 公知のスパッタ法やフォトリソエッチング技術等を用い て薄膜固定電極26や端子28が取り付けられる。一 方、薄膜可動電極22が、スパッタ法やフォトリソエッ チング技術等の公知の方法を用いて、振動板基板14に 形成され、その後、薄膜可動電極22の表面に微小突起 ストッパ29が形成される。その後、振動板基板14と 薄膜層17の形成された電極基板16が陽極接合によっ て接合される。例えば、300℃で加熱しながら薄膜層 17を陽極とし、振動板基板14を陰極として、500 Vの直流電圧を5分間印加することによって接合が行わ れる。さらに、基板12が振動板基板14と接合され る。

【0023】ここで、Si薄膜からなる薄膜層17が、 スパッタ法等によって設けられるので、従来のような振 動板基板116や電極基板118にエッチング処理を施 (5)

5開2002- 67303

す際の加工精度に比べて、薄膜層17の厚みを精度良くしかも均一に形成することができる。従って、薄膜可動電極104aと薄膜固定電極106との間隙距離を精度よく均一に形成することができる。また、振動板基板14および電極基板16の接合の際、Si薄膜からなる薄膜層17を介することで、接合ができないガラス基板同士、すなわち、振動板基板14と電極基板16とを陽極接合することが可能となり、インクジェットへッドをガラス材からなる振動板基板14と電極基板16で構成することができる。その結果、Si基板を用いた従来の振り板基板116や電極基板118を有するインクジェットへッドに比べてコストが低下する。

【0024】なお、本発明のインクジェットヘッドは、振動板基板および電極基板をガラス材で構成し、Si薄膜等の薄膜を介して一体に接合される構成であるが、振動板基板および電極基板をSi基板で構成し、薄膜をガラスで構成するヘッド構造も可能である。しかし、このヘッド構造の場合、薄膜固定電極として最下層にSiO2等による絶縁層を、その上層に電極としての導体金属薄膜や半導体薄膜を形成しなければならず、薄膜固定電極の構造が複雑になり、あるいは、ガラスに比べて高価なSi基板を振動板基板および電極基板の両基板に用いるため、コスト高になるといったデメリットがある。

【0025】このようなインクジェットヘッド10をインクジェットプリンタに適用した例を説明する。図2には、インクジェットヘッド10を用いたインクジェットプリンタ50が示されている。インクジェットプリンタ50は、インクジェットヘッド10が、記録紙等の記録媒体Pの少なくとも1辺の長さを超えてインクを吐出する複数のインク吐出用ノズル13が一方向に配列されたラインヘッドであり、記録部52、供給部54、プレヒート部56および排出部58を有して構成される。

【0026】供給部54は、搬送ローラ対60および62と、ガイド64および66とを有し、記録媒体Pは、供給部54によって横方向から上方に搬送されプレヒート部56に供給される。

【0027】プレヒート部56は、3本のローラおよびエンドレスベルトからなるコンベア68と、コンベア68の外方からエンドレスベルトに押圧される圧着ローラ70と、コンベア68の内方から圧着ローラ70に押圧40されるヒータ72と、プレヒート部56内を排気する排気ファン74とを有する。このようなプレヒート部56は、インクジェットによる記録に先立ち記録媒体Pを加熱することで、記録媒体Pに吐出されたインクの乾燥を促進し、高速記録を実現するためのもので、供給部54から搬送された記録媒体Pは、コンベア68と圧着ローラ70とによって挟持搬送されつつ、ヒータ72によって記録面側から加熱され、記録部52に搬送される。

【0028】記録部52は、記録ヘッド部76と記録制 御部34と記録媒体搬送部78とを有して構成され、記 50 録ヘッド部76は、上述したインクジェットヘッド10およびインクタンク77を有し、インクジェットヘッド10は、記録制御部34と接続される。インクジェットヘッド10は、インクジェットプリンタ50が対象とする最大サイズの記録媒体Pの少なくとも1辺を超える長さにわたって、インク液滴を吐出するインク吐出用ノズル13は、図2の紙面において垂直方向に配置される。従って、インクジェットヘッド10は、図2の紙面に垂直方向に走査することなく、搬送される記録媒体P上に記録幅全体に渡って、一度に記録される。記録部52で記録された記録媒体Pは、排出ローラ92や94によって搬送されて排出される。

【0029】このようなインクジェットプリンタ50は、上述したようなインクジェットヘッド10を備えるので、複数のインク吐出用ノズル13から吐出するインク液滴の量が均一であり、高画質の画像等の記録が可能となる。なお、インクジェットプリンタ50のインクジェットヘッド10は、ラインヘッドに限られず、記録媒体Pの搬送方向と直交する方向にインクジェットヘッド10が走査するシリアルタイプのインクジェットヘッドであってもよい。

【0030】以上、本発明のインクジェットヘッドおよびこれを用いたインクジェットプリンタについて詳細に説明したが、本発明は上記実施例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良および変更を行ってもよいのはもちろんである。

[0031]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、静電力を 利用したインクジェットヘッドにおいて、ガラス材から なる振動板基板と電極基板との間に薄膜を設けることに より、陽極接合等による両基板の接合が可能となり、ガ ラス材からなる振動板基板と電極基板とでインクジェッ トヘッドを構成することができ、Si基板を振動板基板 や電極基板に用いた従来のインクジェットヘッドに比べ てコストを低下することができる。また、薄膜可動電極 と対向する薄膜固定電極との間隙が、薄膜可動電極を備 える振動板基板と薄膜固定電極を備える電極基板とをS i薄膜等の薄膜を介して接合することによって形成され るので、従来に比べて、薄膜可動電極と薄膜固定電極の 間隙を精度よく均一に形成することができる。また、本 発明のインクジェットプリンタは、上記インクジェット ヘッドを用いるので、インク吐出量が均一となり、高画 質な画像等の記録が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)は、本発明のインクジェットヘッドの一実施例の概略断面を含む説明図であり、(b)は、図1(a)のA-A、線矢印断面から見た平面図を含む説明図であり、(c)は、図1(a)に示すインクジェットヘッドの要部の概略断面を示す説明図である。

編2002- 67303

【図2】 本発明のインクジェットプリンタの一実施例の概略の構成を説明する構成図である。

【図3】 (a) および(b) は、従来のインクジェットヘッドの概略断面を示す説明図である。

【符号の説明】

- 10 インクジェットヘッド
- 12,114 基板
- 13,112 インク吐出用ノズル
- 14,102 振動板基板
- 16,118 電極基板
- 17 薄膜層
- 18,100 インク液室
- 20 インク供給路

22, 104 a 薄膜可動電極

24,28 端子

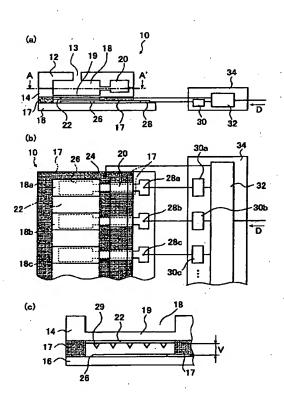
26,106 薄膜固定電極

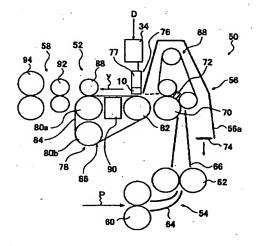
29 微小突起ストッパ

- 30 発信回路
- 32 制御回路
- 34 記録制御部
- 50 インクジェットプリンタ
- 5 2 記録部
- 10 54 供給部
 - 56 プレヒート部
 - 5 8 排出部
 - 120 凹部

【図1】

【図2】





【図3】

